## 事業戦略ビジョン

実施プロジェクト名:次世代高耐圧電力変換器向けSiCモジュールの開発

実施者名:東芝デバイス&ストレージ株式会社(幹事企業)、 代表名:代表取締役社長 佐藤 裕之

(共同実施者:東芝エネルギーシステムズ株式会社)

## 目次

- 0. コンソーシアム内における各主体の役割分担
- 1. 事業戦略・事業計画
  - (1) 産業構造変化に対する認識
  - (2) 市場のセグメント・ターゲット
  - (3) 提供価値・ビジネスモデル
  - (4) 経営資源・ポジショニング
  - (5) 事業計画の全体像
  - (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
  - (7) 資金計画
- 2. 研究開発計画
  - (1) 研究開発目標
  - (2) 研究開発内容
  - (3) 実施スケジュール
  - (4) 研究開発体制
  - (5) 技術的優位性
- 3. イノベーション推進体制(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)
  - (1) 組織内の事業推進体制
  - (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
  - (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ
  - (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保
- 4. その他
  - (1) 想定されるリスク要因と対処方針

## 0. コンソーシアム内における各主体の役割分担

## 「次世代高耐圧電力変換器向けSiCモジュールの開発」における各主体の役割分担

(TDSC)からの委託先

#### (株)東芝

#### 委託研究内容

- ・SiCエピ成長基礎研究
- ・パッケージ高耐圧化基礎研究等を担当

東芝デバイス&ストレージ株式会社

(TDSC): 幹事会社

研究開発内容

## 共同研究開発

研究開発内容

- SiCデバイス高性能化要素技術開発 (内製エピ、トレンチ型/SJ\*型構造等)
- 試作ライン整備
- 大電力モジュール向け次世代パッケージ 開発 等を担当

・ 変換器試作、性能評価 (Si/SiCの性能比較検証、初期コスト・ ランニングコスト評価)

東芝エネルギーシステムズ株式会社

(ESS) : 共同実施者

#### 社会実装に向けた取組内容

- SiCデバイス品質向上、信頼性の担保確認
- 低コスト化技術の追求(歩留向上等)
- 量産化ラインの整備構築等を担当

#### 社会実装に向けた取組内容

- 変換器としての信頼性の担保確認
- 低コスト化技術の追求

等を担当

量産化ラインの整備構築 等を担当

## 実現目標

\*SJ: Super Junction

## 1. 事業戦略・事業計画

## 1. 事業戦略・事業計画/(1)産業構造変化に対する認識

## 社会構造等の変化によりパワーエレクトロニクス産業が急拡大すると予想

#### カーボンニュートラル(CN)を踏まえたマクロトレンド認識

#### (社会面)

- 切迫する地球温暖化対策への意識の高まり
- 「望ましい転換」でなく「取り組みが必須」が社会の合意へ、SDGsの策定 (経済面)
  - CN取り組みが、ビジネス(事業)へ
  - ESG経営への投資規模の拡大
  - 設備等の更新投資等はCN仕様が標準へ
  - 浸透に伴う規模の拡大で各種コストは低減

#### (政策面)

- 設備切替やCN分野の研究開発等を後押しする政策の推進
- 官公庁が模範・リード役を果たす展開

#### (技術面)

- 再生可能エネルギー技術の多様化→送電ロス抑制技術
- 省エネルギー、放熱抑制→インバータ技術の全面浸透、 スイッチング電源の高度化

#### 市場機会:

- ・ 各種規制に適合するための需要の拡大(例 EV化)、
- ・ CN化の全面展開による量的な需要の拡大
- 社会・顧客・国民等に与えるインパクト(パワー半導体):
  - ・ 電力変換ロスの低減と機器の軽量化、小型化に貢献
  - ・ 駆動と制御の両面で機器の省エネ化実現に貢献

#### カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャ



#### CNに代表されるメガトレンドの課題解決に対しデバイス技術力で貢献





の進行

世界の経済力 テクノロジー

#### 当該変化に対する経営ビジョン:

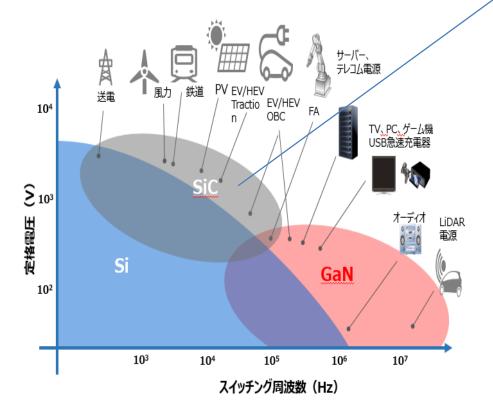
- 社会インフラ/情報インフラの進化をリードするキーデバイス/キーコン ポーネンツを提供し続ける
- 環境負荷低減に貢献する製品の創出拡大と、カーボンニュートラルに 向けた取り組みを加速

## 1. 事業戦略・事業計画/(2) 市場のセグメント・ターゲット

## パワーエレクトロニクス市場のうちSiC化による効果が大きいハイパワーセグメントをターゲット

#### セグメント分析

SiC:優れた熱特性により、ハイパワーでの高出力・高効率化が求められる機器への応用



HVDC: High Voltage Direct Current、高圧直流送電

STATCOM: Static Synchronous Compensator、無効電力補償装置

PV: Photovoltaic power generation、太陽光発電

PCS: Power Conditioning System、発電電力を系統電力に連携できるように変換する装置

#### ターゲットの概要

#### ターゲット市場

- 電力·送配電 ··· HVDC、STATCOM、風力発電
- 鉄道 ・・・ 駆動用電力変換機器、電源装置
- 再生エネルギー(PV)・・・・ PCS

#### パワー半導体 需要家 主なプレーヤー 課題 市場規模(@2030年) 東芝エネルギーシステム • 効率向上 • 送配電 : 487億円 電力 小型·軽量化 風力関連:212億円 • 送配雷 小型·軽量化 鉄道 東芝インフラシステムズ、 510億円 • 使用電力量削減 効率向上 東芝三菱電機産業 • 300億円 メンテナンスフリー システム、他 ルギ(PV)

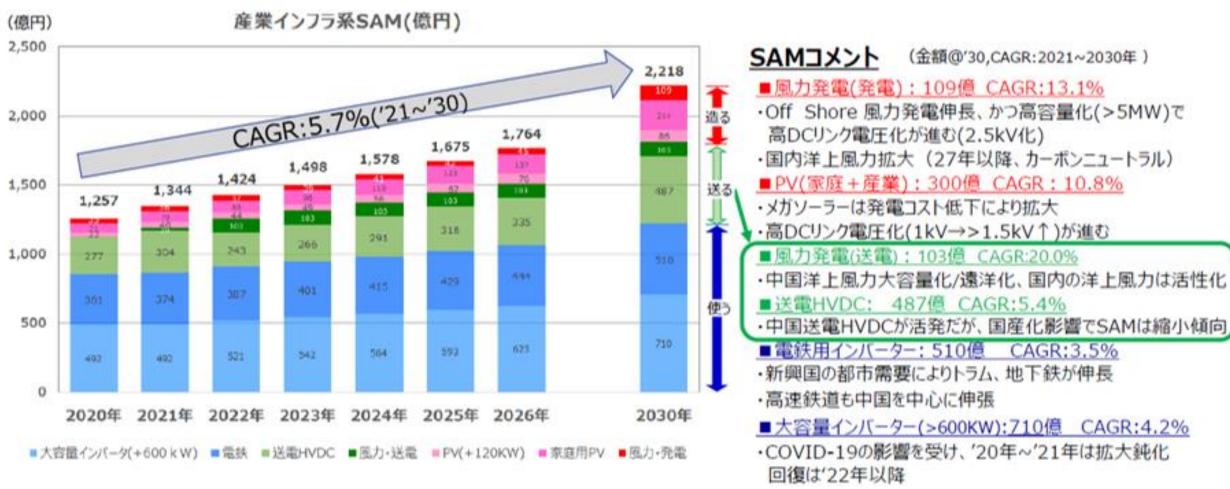
#### 想定ニーズ(共通)

- ・高耐圧化およびハイパワーでの高出力・高効率化
- ・機器の小型・軽量化

## 1. 事業戦略・事業計画/(2)市場のセグメント・ターゲット (補足参考資料)

## 産業インフラ系パワー半導体の市場動向 - SAM(Serviceable Available Market)分析 -

風力発電用HVDCが高伸長(CAGR=20%@21年~30年)、カーボンニュートラルに向けて洋上風力発電も活発化



6

## 1. 事業戦略・事業計画/(3) 提供価値・ビジネスモデル

## 次世代SiCパワー半導体を使った変換器の損失低減により、環境負荷低減に貢献する事業を創出/拡大

#### 社会・顧客に対する提供価値

- 再生可能エネルギー社会に むけた高性能且つ低コスト な次世代SiCパワーデバイス の提供
  - 次世代SiCパワー半 導体を使った電力変 換機器の損失低減 によりCO<sub>2</sub>排出量を 削減する
  - 電力変換機器の小型、軽量化に貢献

ビジネスモデルの概要(製品、サービス、価値提供・収益化の方法)と研究開発計画の関係性

電力変換機器のユーザーリクワイアメント①小さく、②軽く、③安く、④信頼性高く 且つ ⑤損失を小さく



- 半導体~電力変換機器システムのビジネスモデル概要
  - 低損失なSiCデバイス製品の供給によりビジネスを拡大し環境負荷 低減に貢献



#### 【研究の必要性】

本研究により、競争優位な次世代SiC デバイス技術および高耐圧向け次世代 パッケージ技術の早期確立と社会実装 化を目指す

#### 【開発内容】

 高性能な次世代SiCデバイスを搭載した 電力変換器の試作と性能評価により、 電力損失低減効果の確認を行う

\* HV-MCP: High Voltage Multi Chip Package (高耐圧高放熱型マルチチップパッケージ)

## 1. 事業戦略・事業計画/(4)経営資源・ポジショニング

## 実績あるパワー半導体技術の強みを活かし、環境負荷低減・経済価値向上に貢献

#### 自社の強み、弱み(経営資源)

#### ターゲットに対する提供価値

- SiCデバイスの更なる性能向上(RonA低減等) により、
  - 顧客システムの電力損失低減効果
  - 装置サイズ削減効果(小型軽量化)



CO2排出量削減によるカーボンニュートラル 社会の実現に貢献

#### 自社の強み

- 実績あるパワー半導体技術、エンジニアを保有
- SJ\*構造に関する豊富な保有技術(特許、製 造ノウハウ)
- 東芝グループ内システムユーザーとの強い協調関 係、社外顧客基盤および強固な販売網を保有

#### 自社の弱み及び対応

デバイス特性やコストを左右するインプロセスエピは 現在非導入であり、本開発の中で内製化を図る

#### 他社に対する比較優位性

# 技術 自社

### 顧客基盤

#### サプライチェーン

#### その他経営資源

- 【現在】
- エピウェハは外部調
- プレーナー型 MOSFET
- テムユーザー(ESS社、 TISS計)
- 既存製品の顧客基 盤(車載、産業、民 生アプリの顧客網)
- 東芝グループ内シス SiCインプロセスエピは 非導入
  - SiCバルク基板は外 部調達
- (株)東芝のデバイス エンジニア
- 東芝デバイス&ストレー ジクループ内のエピ装置 メーカー(NFT\*\*)



#### 【将来】

- 調達ウェハを大口径 化しコスト・品質強化
- SJ化
- 東芝グループ外への SiCインプロセスエ 国内変換器メーカー
- MOSFETの微細化と 新規顧客の獲得

- ピは内製化を図る
- バルク基板外部 調達のマルチベン ダー化を進める

- 東芝グループ全体で 競争優位な技術開 発体制および技術 者育成を継続してい

競合 A社

- プレーナー⇒トレンチ 外販顧客のみ 構造化で世代化
- エピメーカーを買収
- N/A

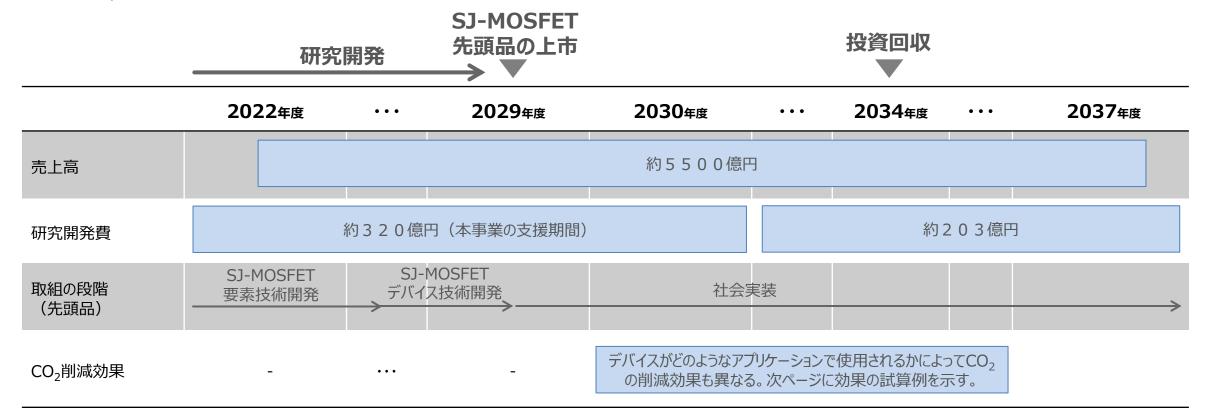
\* SJ: Super Junction、 \*\* NFT: NuFlare Technology, Inc.

## 1. 事業戦略・事業計画/(5) 事業計画の全体像

## 2022年に当該研究開始後、2029年のSJ-MOSFET事業化、2034年頃の投資回収を想定

投資計画(SiCデバイスおよび高耐圧次世代パッケージ製品開発投資回収の全体像。SiCデバイスは既存品を含む)

- ✓ 当該事業対象のSJ-MOSFET先頭品は2029年頃の事業化を目指す。
- ✓ 系統変電等のインフラ市場での販売を図り、2034年頃に投資回収できる見込み。
- ✓ 本事業終了後も研究開発は継続する。



## 参考資料

## 社会効果試算(システムメリット試算事例)

応用	半導体耐圧	Si→SiCによる 半導体損失 削減率 (%)	Siの場合の 消費電力量 (億kWh) @2030年		SiC化による 消費電力 削減量 (億kWh) @2030年		SiC化による CO2排出 削減量 (万トン) @2030年	
			世界	国内	世界	国内	世界	国内
データセンター電源	650V	Δ43%	7500	225	Δ375	Δ11	Δ1763	Δ53
車載EVインバータ	1200V	Δ78%	1325	133	Δ106	Δ9	Δ498	Δ43
洋上風力発電	4.5kV	Δ50%	17600	888	Δ120	Δ6	Δ520	Δ26

#### ※ 試算の前提

(0) CO2排出削減量・・・・ 国内・海外共に、下記資料掲載の代替値 0.00047(t-CO2/kWh)にて一律試算。

【出典】R3年1月7日 環境省·経済産業省公表 電気事業者別排出係数 R1年度実績 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc

(1) データセンター ・・・ 世界データーセンターエネルギー消費量から試算

【出典】R3年2月 情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響(Vol.2)

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2020-pp-03.pdf

データセンターのSiからの置換え比率を SiC: GaN = 1:1 で試算

- (2) 車載インバータ ・・・ バッテリ使用率10%弱 向上を想定。 25年以降のEV累積台数ベース(92M台)で試算。
- (3) 洋上風力発電 ・・・ GWEC(Global Wind Energy Council) データより

## 1. 事業戦略・事業計画/(6)研究開発・設備投資・マーケティング計画

## 研究開発段階から将来の社会実装(設備投資・マーケティング)を見据えた計画を推進

#### 研究開発·実証

#### 設備投資

#### マーケティング

#### 取組方針

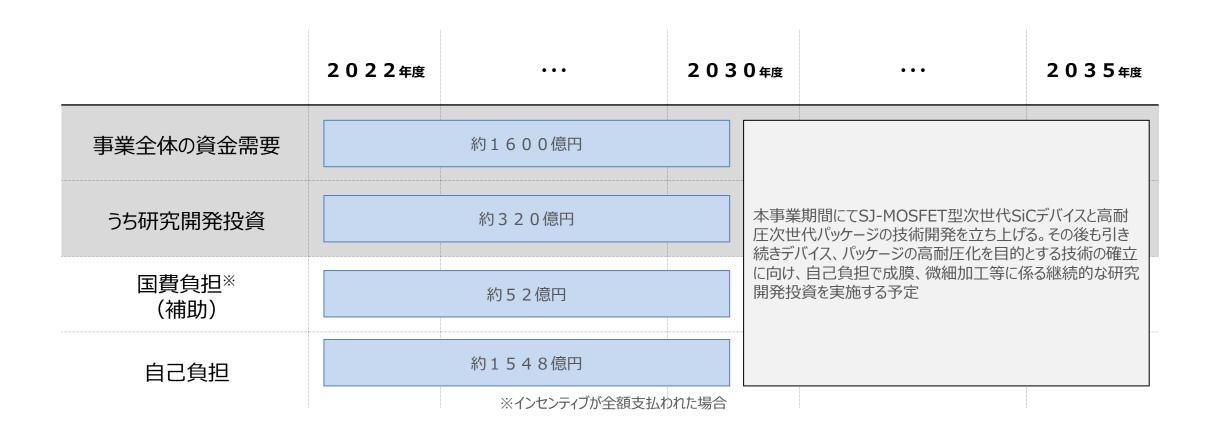
- 本研究開発で得られた知見やノウハウについては速やかに特許権利化を検討する
- Siで確立された電力変換器を比較基準としてSiCの将来の有用性を確認検証する
- 社内に当該研究試作ラインを構築
- トレンチ&SJ開発設備投資を計画
- 高耐圧高放熱パッケージ開発ライン設備投資を計画
- ・ 本研究開発で得られた成果を各種学会、展 示会等にてPRしていく
- あわせて現在パワーデバイスを使用中の顧客 へ個別にPRを行う

#### 国際競争 上の 優位性

- Siデバイス蓄積したパワー半導体およびSJ 技術はSiCデバイス技術にも応用展開が可 能であり、技術的な国際競争力を維持して いく
- 競合システム他社と比較して、より低損失な変換器を提供
- 東芝グループ内にユーザー、(TDSC)グループ内に半導体装置メーカー(NFT)を保有しており、垂直統合型のデバイス開発が可能
- SiCのインプロセスエピを内製化して品質およびコスト競争力向上を目指す
- SiCデバイス単体および変換器の試作・評価 結果をセットで提示することでSiCデバイスの 有効性を明確に示すことが可能
- 次世代SiCデバイス技術、高耐圧高放熱 パッケージ技術および変換器試作の成果を 国際学会等でPRしていく

## 1. 事業戦略·事業計画/(7)資金計画

## 国の支援に加えて、1548億円規模の自己負担を予定



## 2. 研究開発計画

## 2. 研究開発計画/(1) 研究開発目標 1/3

## 次世代SiCデバイス特性目標を達成するために必要な複数のKPIを設定

#### 研究開発項目

 SJ-MOS型 次世代SiCデバイス開発

研究開発内容

#### KPI

- 1 SiCインプロセスエピ内製 化検討 および プロセスインテグレーション
- 2 トレンチMOS開発
- 3 SJ-MOS開発

#### アウトプット目標

Siデバイス搭載変換器に比べて電力損失を50%低減することが可能となる変換器に搭載する低オン抵抗(RonA)のSJ-MOS型SiCデバイスを開発する

- 表面欠陥密度
- エピ濃度均一性 どちらもインプロセスではないエピ成長膜と 同等の品質を実現する
- 特性オン抵抗 RonA 従来構造の中耐圧同等品比で半減を達 成する
- ・ 特性オン抵抗 RonA 従来構造の高耐圧同等品比で▲35% 減を達成する

#### KPI設定の考え方

- 表面欠陥密度とエピ濃度均一性はプロセスの品質指標として設定
- 特性オン抵抗はパワーデバイスの代表的な性能指標として設定
- 特性オン抵抗はパワーデバイスの代表的な性能指標として設定

## 2. 研究開発計画/(1) 研究開発目標 2/3

## 高耐圧高放熱パッケージ開発を達成するために必要な複数のKPIを設定

#### 研究開発項目

2. 高耐圧高放熱パッケージ開発

#### アウトプット目標

1.で開発する低オン抵抗SJ-MOS型SiCデバイスの性能を最大限に活かすことのできるような高耐圧高放熱のパッケージを開発する

#### 研究開発内容

基礎設計と検証(Si IEGTを用いた検証)

#### **KPI**

- 熱抵抗
- パワーサイクル どちらも従来の高価な圧接型パッケージと 同等の性能を安価なパッケージで実現する

## パッケージ耐圧熱抵抗

 パワーサイクル パッケージ耐圧は従来の小型パッケージ比 で6倍を達成する。熱抵抗とパワーサイクル は、どちらも従来の高価な圧接型パッケージ と同等の性能を安価なパッケージで実現する

#### KPI設定の考え方

- 熱抵抗はパワーデバイス用パッケージの代表的な 性能指標として設定
- パワーサイクルはパワーデバイス用パッケージに対する信頼性の指標として設定
- パッケージ耐圧は搭載する高耐圧パワーデバイスの 動作を保証する性能指標として設定
- 熱抵抗はパワーデバイス用パッケージの代表的な 性能指標として設定
- パワーサイクルはパワーデバイス用パッケージに対する信頼性の指標として設定

2 SiCデバイスを用いた最適 化検証

## 2. 研究開発計画/(1) 研究開発目標 3/3

## 低損失な電力変換器の開発目標を達成するために必要なKPIの設定

#### 研究開発項目

3. SiCデバイスを用いた変換器の 開発

#### 研究開発内容

- 概略基礎設計
- 検証方法詳細検討
- 変換器設計,製作
- SiCを適用した変換器を試作・評価

#### アウトプット目標

SiCデバイスを搭載した変換器を試作・評価することにより、Siデバイス搭載変換器に比べ電力損失低減▲50%となることと示すとともにコストは同等であることを明らかにする

#### **KPI**

- SiCデバイス搭載電力変換器の損失がSi デバイス搭載電力変換器比で50%以下
- 事業化時、SiCデバイス搭載電力変換器のコストがSiデバイス搭載電力変換器のコストと同等であることを明らかにする

#### KPI設定の考え方

- 損失比はSiCデバイス搭載電力変換器がSiデバイス搭載電力変換器に比べて性能面での優位性を示すための指標として設定
- ・ コスト比はSiCデバイス搭載電力変換器がSiデバイス搭載電力変換器と比べて事業化時、同等コストとなることを示すための指標として設定

## 2. 研究開発計画/(2) 研究開発内容 1/3

## 次世代SiCデバイス開発における各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
1 SiCインプロセスエピ 内製化検討 およ び プロセスインテグ レーション	<ul><li>表面欠陥密度</li><li>エピ濃度均一性</li></ul>	内製のインプロ セスエピプロセ ス開発は未着 手	インプロセスで はないエピ成 →長膜と同等の 値	<ul><li>SiCエピタキシャル成長装置の導入・立上げ</li><li>SiCインプロセスエピプロセスの開発</li></ul>	60%
2 トレンチMOS開発	<ul><li>特性オン抵抗 RonA</li></ul>	プレーナ型の MOSデバイスは 開発済みである が、トレンチ型の MOSデバイスは 開発未着手	プレーナ構造 のデバイスを微 細トレンチ構 造化することで 実現できる値	<ul><li>トレンチ形成装置の導入・立上げ</li><li>トレンチ形成プロセスの開発</li><li>保有しているプレーナ構造デバイス技術をトレンチ構造デバイスに横展開</li></ul>	80%
3 SJ-MOS開発	• 特性オン抵抗 RonA	SJ型のMOS デバイスは、Si では検証済み <b>◆</b> だがSiCでは未 検証	高性能、高耐量・高信頼性、 量・高信頼性、 <b>→</b> 低コストを鼎立させることのできる値	• SiのSJ-MOSデバイスの設計・プロセス技術をSiCのSJ-MOSデバイスに横展開	60%

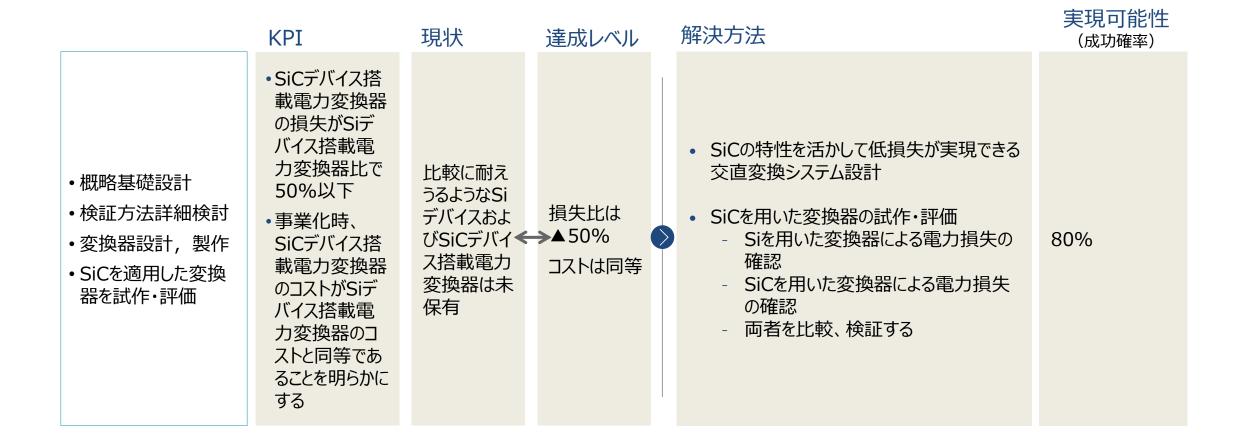
## 2. 研究開発計画/(2)研究開発内容 2/3

## 高耐圧高放熱パッケージ開発における各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案



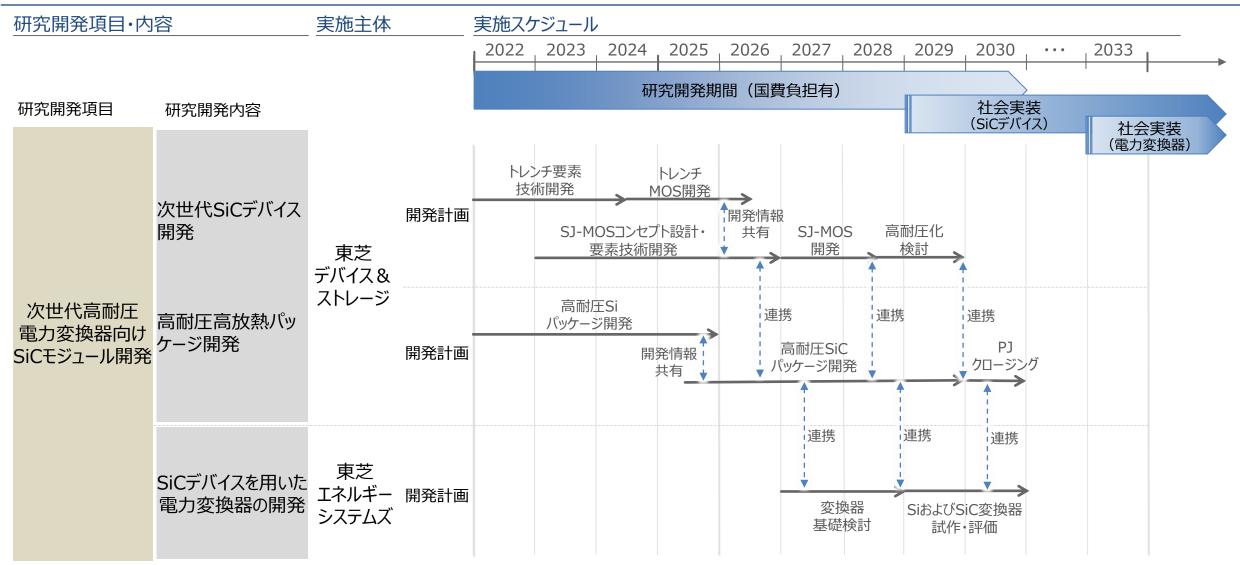
## 2. 研究開発計画/(2) 研究開発内容 3/3

## SiCデバイスを用いた変換器の開発における各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案



## 2. 研究開発計画/(3) 実施スケジュール

## 複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



### 2. 研究開発計画/(4) 研究開発体制

## 各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

東芝エネルギーシステムズ(株)

・変換器の試作、性能評

価 等を担当

共同実施会社

#### 実施体制図

次世代高耐圧電力変換器向け SiCモジュールの開発

#### 幹事会社

東芝デバイス&ストレージ(株)

- ・SiCデバイス高性能化要素技術開発
- ・大電力モジュール向け次世代パッケージ開発
- ・試作環境整備 等を担当

#### 委託先 (株)東芝

- ・SiCエピタキシャル成長技術の基礎開発
- ・高耐圧高放熱パッケージ開発における材料 選定や要素技術開発 を担当

#### 各主体の役割と連携方法

#### 各実施主体の役割

- 開発全体の取りまとめは東芝デバイス&ストレージ株式会社が実施する。
- 次世代SiCデバイス研究開発、高耐圧高放熱パッケージ研究開発および試作環境整備 は東芝デバイス&ストレージ株式会社が実施する。
- 変換器の試作と性能評価は東芝エネルギーシステムズ株式会社が行う。
- 東芝デバイス&ストレージ株式会社と東芝エネルギーシステムズ株式会社は、SiとSiCの 高圧半導体パッケージを用いた変換器の電力損失比較、評価を共同で行う。

#### 研究開発における(TDSC)-(ESS)連携方法

• 東芝デバイス&ストレージ株式会社と東芝エネルギーシステムズ株式会社は定期的に 連絡会を開催し、会社間の連絡を密に行う。

#### 要素技術開発における委託連携先

• (株) 東芝を委託連携先として、SiCエピタキシャル成長技術の基礎開発、高耐圧高 放熱パッケージ開発における材料選定や要素技術開発を担当頂く。

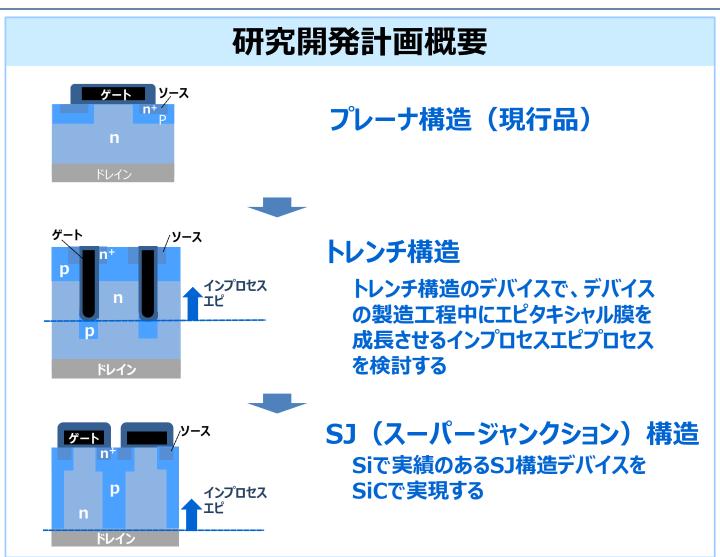
## 2. 研究開発計画/(5)技術的優位性

## 国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

#### 研究開発項目 競合他社に対する優位性・リスク 研究開発内容 活用可能な技術等 Siパワーデバイスで蓄積してきた製造ノウハウおよび (優位性) 材料・デバイス両面から特性・コスト・ SJ-MOS型次世 品質改善が可能(エピ装置知見、SJ保有技術 プロセスデバイスシミュレーション技術 代SiCデバイス開 による) グループ会社であるエピ装置メーカーNFT(ニュー (リスク)SiC基板、調達不足もしくは高コスト化 フレアテクノロジー株式会社) との技術連携 SiでのSJに関する保有技術 • (優位性)東芝Gr.内連携により、広範な分野の • Siパワーデバイスのパッケージ開発で蓄積してきた 高耐圧高放熱 技術力を活用できる 次世代高耐圧電力 パッケージ開発 設計技術およびプロセスシミュレーション技術 → ・ (優位性)東芝Gr.内連携により、システム側から 変換器向けSiCモ Siパワーデバイスのパッケージ開発製造を通じて 見たデバイスへの要求を容易に得ることができる ジュールの開発 培ってきた材料メーカーとのネットワーク (リスク)絶縁材料等が必要な特性が達成でき ずに仕様が満たせなくなるリスク SiCを適用した変 • Siで実現した低損失化技術 🗻 • (優位性)高効率変換器 換器の試作、性 (リスク)変換器としての高コスト化 能評価

## SJ-MOS型次世代SiCデバイス開発の研究開発計画に対する補足資料

## 技術戦略の基本方針 低損失性能のみを追求するのでは なく、高耐量・高信頼性、コストも 考慮した開発をすすめる 性能 SJ-MOS型 次世代SiCデバイス •量标 コスト



高耐圧高放熱パッケージ開発の研究開発計画に対する補足資料

## 技術戦略の基本方針 高耐圧特性と低熱抵抗性能の追求 にとどまらず、コストも考慮した開発 をすすめる 性能 高耐圧高放熱 パッケージ 耐圧・ コスト 信頼性

## 研究開発計画概要

圧接型パッケージ(現行品)



高価 高耐圧 小型パッケージ(現行品)



安価 低耐圧



高耐圧高放熱パッケージ



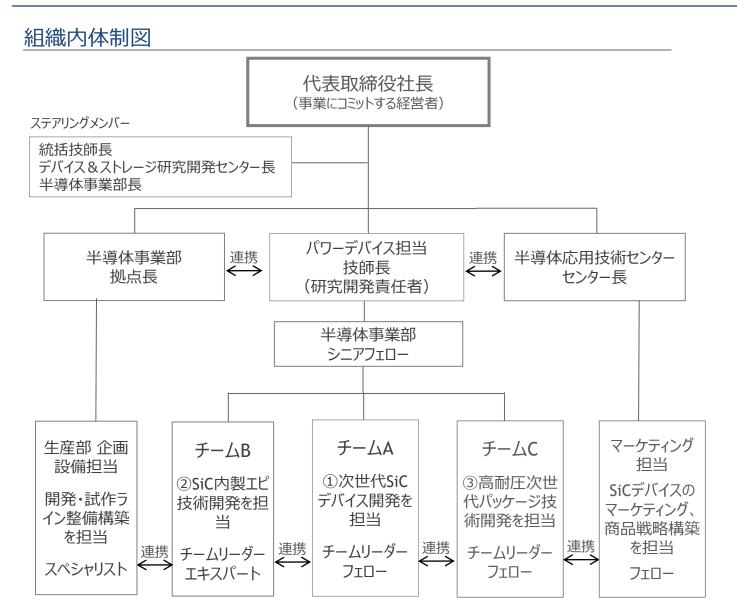
安価 高耐圧

## 3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

### 3. イノベーション推進体制/(1)組織内の事業推進体制

## 経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置



#### 組織内の役割分担

#### 研究開発責任者と担当部署

- 研究開発責任者
  - 技師長:パワーデバイス研究開発を統括
- 担当チーム
  - チームA: ①次世代SiCデバイス開発を担当
  - チームB: ②SiC内製エピ技術開発を担当
  - チームC:③高耐圧次世代パッケージ技術開発を担当
  - 半導体事業部 拠点長:開発・試作ライン整備構築をマネジメント
  - 半導体応用技術センター長:半導体デバイスのマーケティング、商品戦略構築をマネジメント
- チームリーダー
  - チームAリーダー:プロセスインテグレーション等の実績
  - チームBリーダー: ユニットプロセス開発等の実績
  - チームCリーダー:ハイパワーデバイス開発等の実績

#### 部門間の連携方法

- PJ全体会議(1回/月、開発進捗管理、チーム間情報連携)
- PJステアリングフォロー会議(1回/月、社長報告、フォロー会)
- PJ専用のデータベースを設置し、関連情報を一元管理

## 3. イノベーション推進体制/(2)マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

## 経営者等による当該プロジェクト事業への関与方針

#### (1)経営者等による具体的な施策・活動方針

- 経営者のリーダーシップ
  - 社長コミットメント

東芝デバイス&ストレージ株式会社グループは、東芝グループの経営理念である「人と、地球の、明日のために。」に基づき、豊かな価値の創造と地球との共生を図ります。 また、脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会を目指した環境経営により、持続可能な社会の実現に貢献し、新しい未来を始動させます。

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/about/environment/statement-of-environmental-philosophy.html

- 半導体事業部長メッセージ

半導体はシリコンを材料とするものがほとんどだが、高い電圧や高速な動作など一部の用途では、シリコンで実現できる性能に物理的な限界が訪れようとしている。そこで次世代のパワー半導体として注目されているのが、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの化合物半導体である。シリコンのパワー半導体に比べて、飛躍的な性能の改善が期待されている。具体的には、電力効率が改善することで機器の消費電力を大幅に削減したり、システムの小型化にも寄与したりすることができる。

https://www.toshiba-clip.com/detail/p=4809

- 事業のモニタリング・管理
  - 進捗状況のフォロー 研究開発および事業の進捗状況は、取締役社長および担当取締役が出席する月 次マネジメント会議の場で定期的にフォローされ、必要により、計画見直し等の意思 決定、進め方・内容に対しての指示を行う。
  - 株式会社東芝との連携 事業の進捗を判断するにあたり、親会社の株式会社東芝からの意見も取り入れる。
  - 事業化の判断 目標コストへの到達度合により、事業化の判断を行う。

#### (2)経営者等の評価・報酬への反映

業績評価

事業の進捗状況や成果が、事業部の担当取締役・担当管理職等の評価や報酬の一部 (賞与)に反映される。

#### (3) 事業の継続性確保の取組

事業の引き継ぎ

経営層が交代する場合は、担当管理職等から事業内容について着実に説明を行うことで、 事業が継続し、意思決定に支障をきたすことのないように進める。

## 3. イノベーション推進体制/(3)マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ

## 当該プロジェクト事業を経営戦略の中核の一つに位置づけ、広く情報発信

#### (1) 中期計画検討会/経営会議等での議論

- カーボンニュートラルに向けた全計戦略
  - カーボンニュートラルに向けた具体的な取り組みや関連製品ポートフォリオを中期計画検討会等で審議した上で経営会議/取締役会で承認
- 事業戦略・事業計画の審議
  - 研究開発中の技術の事業へ位置づけを確認し、事業戦略・事業計画を策定。 中期計画検討会等で事業性の確認と事業化を審議した上で経営会議/取締 役会で承認
- 研究開発計画の決議
  - 本プロジェクトに代表されるような国家プロジェクトで、自社の事業戦略または事業計画に対し、重大な影響を及ぼす研究開発計画は、社長が出席するステアリング会議で審議される。
  - 決議内容の周知 研究開発計画のレビュー会、審査会の決議内容については、議事録が発行され、 関係部門に周知される。

- 決議事項と事業戦略・事業計画の関係
  - 事業戦略・事業計画への反映 決議された研究開発計画に基づき、事業戦略・事業計画が策定される。

#### (2) ステークホルダーに対する公表・説明

- 技術戦略説明会の開催 投資家や金融機関等のステークホルダーに対し、1年毎に技術戦略説明会を開催することで、当社の化合物半導体事業の将来の見通し・リスクを説明する。
- 自社ウェブサイトでの情報発信(プレスリリースによる情報開示) 化合物半導体事業における自社の取り組み(社会的価値等)について、自社ウェブサイトを活用し、ステークホルダーや顧客を含む一般の方々に対し、幅広く分かりやすい情報発信を行う。合わせて展示会等にてPRしていく
- 研究成果等の学会発表本研究開発で得られた成果を国内外の各種学会で発表、公表する

## 3. イノベーション推進体制/(4)マネジメントチェック項目③事業推進体制の確保

## 機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

#### (1)経営資源の投入方針

- 実施体制の柔軟性の確保
  - 開発体制や手法の見直し、追加的なリソース投入の準備・体制 ステアリングメンバーがプロジェクトのマネジメント状況のモニターを行い、必要に応じ、 開発体制や手法の見直しを行う。また、プロジェクトマネジメントメンバーは研究開発 リソースに関わる権限を委譲され、進捗状況に応じ、追加的なリソース投入を行う。
  - 外部リソースの活用 プロジェクトマネジメントメンバーは外部リソースに関わる権限も与えられ、必要に応じ、 外部リソースの活用を行う。
- 人材・設備・資金の投入方針
  - 人材の確保

本プロジェクトを推進するため、当社で当該技術領域を専門に担当している人員の確保を優先的に実施する。

- 既存設備の活用 当社で保有する既存の設備を最大限に活用する。また、委託先でも同様に、既存
- 国費負担以外での資金投入 社内の研究開発費を充当する。

の設備の活用を行う。

- 資金投入の継続性 本プロジェクトの計画と予算は、中期計画策定に織り込み、さらに応募前に社長決 裁を取得し、資金投入の継続性について社内的合意を形成している。なお、本プロジェクトの応募については、株式会社東芝からも承認を得ており、本プロジェクトの運営がサポートされる。

#### (2)組織横断体制の構築

- 組織横断体制の構築
  - 機動的な意思決定 当該事業を遂行するため、組織横断で人員を集結しプロジェクト体制を構築。本プロジェクトの運営に関する権限はプロジェクト体制内で全て完結しており、機動的な 意思決定を可能とする。
  - 事業環境の変化への対応 組織横断のプロジェクト体制により、既存の組織体制や事業体制にとらわれず、柔 軟にビジネスモデルの検証を行い、事業環境の変化への対応を可能とする。
- スタッフ部門のサポート
  - 社内規程、システムの整備 本プロジェクトの運営のサポートのため、必要により、スタッフ部門が社内規程、システムの追加、見直しを行う。
  - 進捗レポートの提出 本プロジェクトの進捗について、スタッフ部門に定期的にレポートを提出することで、状 況が随時フォローされる。
- 若手人材の育成
  - 若手チームメンバーの起用 今後の中長期的な化合物半導体事業の発展に寄与するため、若手人材を積極的 にチームメンバーに起用し、プロジェクト活動の中で技術的育成を図る。
  - 技術報告や論文提出の機会の活用 若手チームメンバーが、本プロジェクトの技術成果について、技術報告書や論文等の 形で社内外に発信することを支援し、技術者としての能力向上を図る。 29

## 4. その他

## 4. その他/(1) 想定されるリスク要因と対処方針

想定リスクに対して十分な対策を講じるが、技術開発の継続が困難な事態に陥った場合には事業中止も検討

#### 研究開発(技術)におけるリスクと対応

- ・SiC基板の調達量が不足し開発スケジュールが遅 延するリスク
- → SiC基板ベンダーとの協調、供給体制構築(複数社) および長期供給契約を進めリスクを低減する
- ・目標とする機能・性能が確保できないリスク
- → 期毎にKPIを設定し技術開発進捗を管理し、 目標達成の確度を向上、フォローアップしていく
- ・品質、信頼性が担保出来ないリスク
- → 事前検討を十分行い、リスクを低減する

#### 社会実装(経済社会)におけるリスクと対応

- ・ターゲットとしているマーケットが想定通りに立ち上がらず、当社の投資回収計画が未達となるリスク
- → 市場動向は定期的に確認し、マーケットが想定 通りに立ち上がらない恐れがある場合には、必要に 応じ別アプリ(例えば中容量帯のアプリ)への展開 を検討し、投資回収リスクを低減する
- ・競合他社に対して開発遅れによる参入機会損失
- → ベンチマークにより立ち位置の確認を実施すると 共に、必要に応じたリソース増強、他社連携を検討 しリスクを低減する

#### その他(自然災害等)のリスクと対応

- ・試作ライン敷設する工場地区の地政学的問題 (災害等)発生により当該研究開発が継続できなく なるリスク
- → 当該試作研究開発ラインを社内の別工場地区 に移し開発継続検討を行う(BCP対応、他拠点の 前工程ラインを活用した開発検討継続)



- 事業中止の判断基準:
  - ・ 災害や、グローバル経済の悪化などの事業環境変化により、計画通り自己資金投下が不可能になった場合
  - ・ 当初計画より投資回収に著しい遅れが生じた場合